

## 早稲田大学ナノテクノロジーフォーラム 会員企業による技術紹介

### 【実施報告書】

1. 会 場 : 早稲田大学 研究開発センター120-5号館 1階 121会議室
2. 日 時 : 2018年11月16日(金)16:00~19:30
3. プログラム  
16:00 開会あいさつ・主旨説明  
16:10 企業によるプレゼンテーション(各企業3~5分)  
17:30 企業個別ブースにてポスターセッション  
18:00 情報交換会 及び 懇親会

#### 4. 参加企業及び出席者

##### 【参加企業】12社

オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社、株式会社シバソク、株式会社日立ハイテクノロジーズ、株式会社堀場製作所、大日本印刷株式会社、東芝インフラシステムズ株式会社、凸版印刷株式会社、日本電子株式会社、日本パーカライズング株式会社、武蔵エンジニアリング株式会社、ヤマト科学株式会社、ライオン株式会社

【出席者数】計	97名
会員企業	12社 28名
賛助会員	1名
学生	59名
その他	9名



#### 5. 報告事項(事務局記載)

昨年に続き会員企業による技術紹介イベントを開催いたしました。

今年度は12社の企業の皆様にご協力頂き、ショートプレゼンテーションとポスターセッションにて、最新の技術や事業内容をご紹介頂きました。学生からは『多くの企業の話が聞けて良かった』『意外な企業が意外な研究をしていることが分かった』『自分の研究と通じる企業があった』等、満足度の高い感想を得ることが出来ました。また企業の皆様からは、『興味深く話を聞いていた学生が多かった』『自社の技術を知ってもらう機会となった』等、こちらも好意的な見が多く聞かれました。企業PRはもちろんですが、他企業の最新の技術の情報収集や異業種との交流という観点からご参加いただいている企業の方もいらっしゃったようです。

会員企業様と本学にさらなる継続的な架け橋ができるきっかけとなることができれば大変嬉しく思います。

また、来年度も開催したいと考えておりますので、より多くの皆様にご参加いただけますと幸いです。